В заключение отметим, что гравитационные модели, в которых пространственно-временное слоение является расслоением, не ограничиваются только однородными космологическими моделями, и многие сингулярности в теории гравитации, по-видимому, могут быть описаны как критические точки функции поверхностей уровня на многообразии X⁴.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Sardanashvily G. Phys. Lett. 1980, 75А, N 4, р. 257. [2] Хокинг С., Эллис Дж. Крупномасштабная структура пространства-времени. М.: Мир, 1978. [3] Сарданашвили Г. А., Янчевский В. П. В кн.: Тезисы докл. Всес. конф. «Современные теоретические и экспериментальные проблемы теории относительности и гравитации.» М.: Изд-во МГУ, 1981, с. 21. [4] Фукс Д. Б. Современные проблемы математики, 1978, 10, с. 179. [5] Тамура И. Топология слоений. М.: Мир, 1979. [6] Арнольд В. И. Успехи матем. наук, 1974, 29, № 2, с. 11. [7] Хирш М. Дифференциальная топология. М.: Мир, 1979.

Поступила в редакцию 27.06.81

ВЕЮТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1982, Т. 23, № 4

УДК 538.3

О ГЕНЕРАЦИИ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОЛН В ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ПЛАЗМЕ

Л. С. Богданкевич, В. К. Гришин, М. Ф. Каневский

(НИИЯФ)

Изучение вопросов генерации СВЧ-излучения в миллиметровой области при взаимодействии релятивистского электронного пучка (РЭП) с плазмой твердого тела представляет значительный интерес. В работах [1, 2] рассматривался вопрос о генерации поверхностных волн при взаимодействии с твердым телом электронных пучков, движущихся в вакууме над поверхностью твердого тела. Такая схема представляется одной из перспективных с практической точки зрения, поскольку здесь основной поток электромагнитной энергии распространяется вне твердого тела в пучковой зоне. Вместе с тем очевидны и трудности реализации подобной схемы. Область локализации поля в пучковой зоне — порядка длины волны, т. е. порядка нескольких миллиметров для рассматриваемого диапазона. Удержание достаточно интенсивного пучка в столь малой зоне связано с решением довольно сложных технических проблем.

Одним из способов, позволяющих значительно улучшить условия транспортировки пучка, является его зарядовая нейтрализация, которая достигается, например, при пропускании пучка через газовую плазму. Следует сказать, что в реальном эксперименте над твердым телом обычно находится остаточный газ, который, ионизуясь пучком, образует газовую плазму. Газовая плазма над поверхностью твердого тела может создаваться и независимо с помощью дополнительного слабого пучка, лазерного луча и т. п., что дает возможность контролировать параметры газовой плазмы.

Поэтому в настоящей работе обсуждается возможность генерации поверхностных волн при распространении РЭП через газовую плазму вблизи твердого тела. Как показывает анализ, эта схема, помимо лучшего соответствия условиям реального эксперимента и возможности нейтрализации заряда пучка, имеет также и другие преимущества: по-

73

вышается частога и снижается величина стартовых токов генерации.

Рассмотрим взаимодействие моноэнергетического РЭП, распространяющегося в области $0 < x < \Delta$ вдоль оси z со скоростью $v = \beta c$ с твердотельной плазмой (S-плазма), расположенной в области x < 0. Газовая плазма (P-плазма) находится в области x > 0. Вдоль осей y и z система не ограничена. Вся система считается помещенной в достаточно сильное продольное магнитное поле B_0 , так что $\omega_H = eB_0/mc \gg \omega_b \gamma$, где ω_b , γ — ленгмюровская частота и релятивистский фактор пучка.

Диэлектрическую проницаемость *P*- и S-плазмы будем задавать в виде диагонального тензора: $\mathcal{E}_{xx} = \mathcal{E}_{yy} \equiv \mathcal{E}_{\perp}$, $\mathcal{E}_{zz} \equiv \mathcal{E}_{\parallel}$, что позволит в дальнейшем рассмотреть следующие предельные случаи:

1) замагниченные

P- и S-плазмы ($\omega_P < \omega_H$, $\omega_S < \omega_H^* \sqrt{\epsilon_0}$), $\epsilon_{S\perp} = \epsilon_0$, $\epsilon_{P\perp} = 1$, $\epsilon_{\parallel} = \epsilon_0 - \omega_{P,S}^2 / \omega^2$;

2) незамагниченные плазмы ($\omega_P > \omega_H$, $\omega_S > \omega_H^* \sqrt{\varepsilon_0}$),

$$\varepsilon_{\perp} = \varepsilon_{\parallel} = \varepsilon_{0} - \omega_{P,S}^{2} / \omega^{2};$$

3) поскольку для некоторых легированных полупроводников, например-

In Sb, $\omega_H/\omega_H^* \ll 1$, то возможен также промежуточный случай ($\omega_P > \omega_H$, $\omega_S < \omega_H^* \sqrt{\epsilon_0}$), $\epsilon_{S\perp} = \epsilon_0$, $\epsilon_{P\perp} = \epsilon_{P\parallel} = 1 - \omega_P^2/\omega^2$, $\epsilon_{S\parallel} = \epsilon_0 - \omega_S^2/\omega^2$ (ω_H , ω_H^* — ларморовские частоты электронов плазмы и легких носителей S-плазмы).

Столкновениями частиц в плазменных средах пренебрегаем.

В экспериментах, проводимых ранее, в основном реализовались случаи 1 и 3 (см., например, [1], где использовались образцы In Sb с параметрами $\mathscr{E}_0^{\sim}16$, $\omega_s^{\sim}4\cdot10^{12}$ с⁻¹, т. е. длиной волны генерации $\lambda \leqslant 2$ мм, частотой столкновений $v^{\sim}10^{11}$ с⁻¹ $\ll \omega_s/\sqrt{\mathscr{E}_0}$ и геометрическими размерами $6\times2\times3,5$ мм, и магнитные поля с индукцией 10—50 кГс; такие поля позволяли фокусировать пучки с геометрическим размером $0,4\times3,5$ мм). Однако газовая плазма позволяет снизить величину внешнего поля примерно на порядок.

Легко показать, что в интересующем нас пределе высоких частот $\omega^2 \gg \omega b^2 / \gamma^3$ с точностью до линейных по плотности пучка слагаемых дисперсионное соотношение имеет вид

$$D_0(\omega, k) = \omega_b^2 / \gamma^3 (\omega - kv)^2, \qquad (1)$$

где

$$\begin{split} D_{0}(\omega, k) &= 4\left(\frac{\varepsilon_{S\parallel}}{\varkappa_{S}} + \frac{\varepsilon_{P\parallel}}{\varkappa_{P}}\right) \left[\left(\frac{3}{\varkappa_{P}} + \frac{\varepsilon_{S\parallel}}{\varepsilon_{P\parallel}\varkappa_{S}}\right) - \right. \\ &\left. - e^{-2\varkappa_{P}\Delta} \left(\frac{1}{\varkappa_{P}} - \frac{\varepsilon_{S\parallel}}{\varepsilon_{P\parallel}\varkappa_{S}}\right)\right]^{-1}, \\ &\left. \varkappa^{2} &= \varepsilon_{\parallel} \left(k^{2} - \varepsilon_{\perp} \omega^{2}/c^{2}\right)/\varepsilon_{\perp}. \end{split}$$

При $\omega_b \ll \omega_s / \psi \varepsilon_0$ из уравнения (1) следует, что пучок генерирует поверхностную волну с максимальным инкрементом на частоте, близкой к $\omega_0 = kv$, где ω_0 определяется из уравнения $D_0(\omega_0, k) = 0$.

Рассмотрим более подробно влияние *Р*-плазмы на характеристики генерируемой волны. Резонансная частота генерации определяется со-

$$\omega_1^2 = [\varepsilon_0 \, \omega_S^2 + \, \omega_P^2 \, \gamma^2 \, (\varepsilon_0 \beta^2 - 1)] \, (\varepsilon_0 - 1)^{-1} \, (\varepsilon_0 + \gamma^2)^{-1} \quad (1). \tag{1}$$

В случаях 2 и 3 аналитическое выражение для ω₀ можно получить только для относительно редкой *P*-плазмы:

$$\begin{split} \omega_2^2 &= \omega_S^2 / (\varepsilon_0 + \gamma^2) \ (1 - \mu), \ \mu = \omega_P^2 \ \gamma^4 / \ \omega_S^2 < 1 \ (2); \\ \omega_3^2 &= \varepsilon_0 \omega_S^2 / (\varepsilon_0 - 1) \ (\varepsilon_0 + \gamma^2) \ (1 - \eta), \\ \eta &= \omega_P^2 \ \gamma^2 \ (\gamma^2 + 1) \ (\varepsilon_0 \beta^2 - 1) / \varepsilon_0 \ \omega_S^2 < 1 \ (3). \end{split}$$

Для редкой *P*-плазмы ω_0 заметно зависит от энергии пучка. Так, для полупроводникового кристалла In Sb при $2 \ll \gamma \ll 5$ ω_0 лежит в пределах:

$$0,62 \leq \omega_1 \sqrt{\overline{\epsilon_0}} / \omega_S \leq 0,89 \quad (1); \quad 0,65 \leq \omega_2 \sqrt{\overline{\epsilon_0}} / \omega_S \leq 0,96 \quad (2);$$
$$0,65 \leq \omega_3 \sqrt{\overline{\epsilon_0}} / \omega_S \leq 0,97 \quad (3).$$

Здесь *P*-плазма слабо влияет на электродинамические свойства системы, но способствует, как отмечалось, нейтрализации объемного заряда пучка, улучшая условия его транспортировки.

Для относительно плотной *P*-плазмы ($\omega_P = 0.5\omega_S/\sqrt{\epsilon_0}$), как следует из численного анализа уравнения $D_0(\omega, k) = 0$, частота генерации практически не зависит от энергии пучка:

$$0.75 \ll \omega_1 \sqrt{\epsilon_0} / \omega_S \ll 0.93$$
 (1); $0.93 \ll \omega_2 \sqrt{\epsilon_0} / \omega_S \ll 0.96$ (2);
 $0.95 \ll \omega_3 \sqrt{\epsilon_0} / \omega_S \ll 0.97$ (3) при $2 \ll \gamma \ll 5$.

Оценим теперь условия возбуждения генератора на поверхностной волне в реальном эксперименте, где пространство взаимодействия ограничено конечной длиной образца твердого тела ($0 \ll z \ll L$).

Следуя общей схеме анализа, изложенной в [3], получим следующее значение для плотности стартового тока генерации:

$$j_{c\tau} = \frac{2}{3\sqrt{3}\pi} \frac{mc^3}{eL^3} \beta^3 \gamma^3 \left| \frac{1}{L} \frac{\partial D_0}{\partial k_z} \right| \times \\ \times \begin{cases} \left(\ln \frac{3}{|\varkappa_0|} \right)^3, |\varkappa_0| \leqslant 1 \\ 3\sqrt{3} (1 - |\varkappa_0|), |\varkappa_0| \simeq 1, \end{cases}$$
(2)

75

где \varkappa_0 — коэффициент отражения усиливаемой волны на границе z=L. Верхнее значение в (2) соответствует низкодобротным системам с $|\varkappa_0| \ll 1$, нижнее — высокодобротным с $|\varkappa_0| \simeq 1$.

Как показывает анализ, *P*-плазма позволяет заметно уменьшить плотность стартового тока. Так, при $\omega_P \simeq 0.5\omega_S/\sqrt{\varepsilon_0}$ и $\gamma = 2 \div 5$ для указанных выше параметров образца In Sb величина стартового тока понижается в 1,5÷2,5 раза для сильного магнитного поля и в 6÷50 раз в случае незамагниченных плазм. При L=6 мм стартовая плотность тока генерации составляет $\sim (1 - |\varkappa_0|)$ кА/см². При этом частота генерации возрастает примерно в 1,5 раза по сравнению со случаем $\omega_P = 0$.

Таким образом, газовая плазма, возникающая в реальном эксперименте над поверхностью твердого тела или создаваемая независимо,

6*

позволяет довольно сильно влиять на линейные характеристики генерируемой РЭП поверхностной волны.

Авторы выражают благодарность А. А. Рухадзе за полезные обсуждения результатов работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

[1] Канер Э. А., Яковенко В. М. УФН, 1975, 115, с. 41. [2] Иванов С. Т. и др. ФТТ, 1976, 18, с. 1614. [3] Богданкевич Л. С., Кузелев М. В., Рухадзе А. А. УФН, 1981, 133, с. 3.

Поступила в редакцию 30.07.81

ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 3. ФИЗИКА. АСТРОНОМИЯ, 1982. Т. 23. № 4

УДК 621.385.633

ОСОБЕННОСТИ В РЕЖИМАХ РАБОТЫ ЭЛЕКТРОННОГО ДЕТЕКТОРА ДВУХМИЛЛИМЕТРОВОГО ДИАПАЗОНА С ОТКРЫТОЙ РЕЗОНАНСНОЙ СИСТЕМОЙ С ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СТРУКТУРОЙ

Д. Г. Афонин, А. И. Костиенко

(кафедра радиофизики СВЧ)

К настоящему времени известно несколько типов электронных детекторов с виртуальным катодом [1—3], обладающих рядом преимуществ перед детекторами полупроводниковыми. Такие электронные детекторы имеют устойчивые характеристики, не боятся механических и



Рис. 1. Схематическое изображение электроиного детектора

осуществлялось либо в объемном резонаторе отражательного клистрона [1]. либо в замедляющих структурах ЛБВ [2] или ЛОВ [3]. С укорочением длины волны размеры закрытых объемных резонансных систем и волнопередающих трактов уменьшаются. Изготовление таких систем для миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов встречает серьезные трудности. Эти трудности устраняются, если использовать в качестве систем взаимодействия открытые резонансные системы, размеры которых могут значи-

электрических перегрузок. Взаимодействие электронного пучка с электромагнитным полем в этих детекторах

тельно превосходить рабочую длину волны.

На рис. 1 показано схематическое изображение электронного детектора с открытой резонансной системой, имеющей периодическую структуру, и виртуальным катодом — нелинейным элементом, который осуществляет детектирование. Макет такого детектора был рассчитан и изготовлен для работы в двухмиллиметровом днапазоне длин волн. Электронная пушка (1) формирует ленточный электронный пучок (2) сечением 0.3×7 мм², который проходит вблизи плоского зеркала (3), полностью покрытого периодической структурой и находящегося в стеклянном вакуумированном баллоне (4), попадая далее на коллектор (5). На ускоряющую (6) и приколлекторную (7) диафрагмы, имеющие отверстия в виде прямоугольников с размерами соответственно 0.5×8 мм²